

産業サイバーセキュリティ研究会
ワーキンググループ2（経営・人材・国際）
議事次第

平成30年11月9日
14:00～16:00
経済産業省
本館17階
第1共用会議室

1. 開会
2. 事務局資料説明
3. 関係団体・企業プレゼンテーション
4. 自由討議
5. 閉会

配布資料 一覧

- | | |
|-----|--|
| 資料1 | 議事次第・配付資料一覧 |
| 資料2 | 委員等名簿 |
| 資料3 | 事務局説明資料 |
| 資料4 | 一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 資料（取締役会で議論するためのサイバーリスクの数値化モデル） |
| 資料5 | 株式会社アイ・アール ジャパン 資料（取締役会実効性評価を通じたサイバーリスクへの対応強化の現状）【非公開】 |
| 資料6 | 産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会 資料（産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会 人材育成に関する各種取り組みとの連携の在り方について） |
| 資料7 | サイバーセキュリティ人材育成スキーム策定共同プロジェクト 資料（NEC・日立・富士通による「サイバーセキュリティ人材育成スキーム策定共同プロジェクト」のご紹介） |

以上